# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-247486

(43)Date of publication of application: 03.09.1992

(51)Int\_CL

G03H 1/20 B44C 5/08

G03H 1/02 G03H 1/18

(21)Application number: 03-012183

(71)Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

01.02.1991

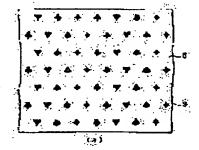
(72)Inventor: TAWARA SHIGEHIKO

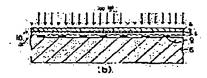
# (54) TRANSFER FOIL OF REFLECTION TYPE RELIEF HOLOGRAM AND SELECTIVE TRANSFER METHOD OF REFLECTION TYPE RELIEF HOLOGRAM USING THIS

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To simply and easily form transfer hologram patterns of fine patters in a large area.

CONSTITUTION: Adhesives 9 are selectively applied to the selective pattern regions on the surface of a base body 6 or the surface of the reflection layer of the transfer foil and the reflection layer of the transfer foil is superposed toward the surface of the base body and a base film 4 is peeled after the solidification of the adhesives in order to selectively transfer the reflection type relief holograms on the arbitrarily selected patterns on the surface of the base body 6 by using the transfer foil 10 consisting of a resin layer 1 formed with fine rugged patterns of relief holograms, etc., on the surface, the reflection layer 2 formed on the rugged surface thereof and the base film 4 which is provided on the surface of the resin layer on the side opposite from the reflection layer and is laminated via a release layer 3. The reflection type relief holograms are selectively transferred only in the regions coated with the adhesives in such a manner.





# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of relection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application] .

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting app all against xaminer's decision of rejection]
[Dat of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出處公開番号

特開平4-247486

(43)公開日 平成4年(1992)9月3日

(51) Int.CL <sup>6</sup>		說別尼号	<b>价内整理番号</b>	FI	技術表示色所
<b>C03H</b>	1/20		8106-2K		
B44C	5/08		6578-3K		
GO3H	1/02		8106-2K		
	1/18		8106-2K		

審査請求 未請求 請求項の数9(全 9 頁)

(21)出版各号

(22)出籍日

**特数平3**-12183

平成3年(1991)2月1日

(71)出版人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72) 発明者 田原茂彦

東京都新宿区復町7番地大日本印刷株式会

社内

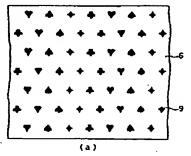
(74)代理人 井理士 並昂 弘 (外7名)

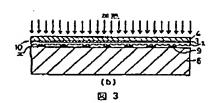
(54) 【発明の名称】 反射型レリーフホログラムの転写箔及びそれを用いた反射型レリーフホログラムの選択的転写方法

(57) 【爱的】

【日的】 大きな面積に細かい資保の転写ホログラムパ ターンを手軽で容易に形成することができるようにす \*\*

【構成】 夜間にレリーフホログラム等の教제な凹凸パターンが形成された樹脂用1と、その凹凸面に形成された反射層2と、機応層の反射層と反対側の面に設けられた反射層3を介して視層されたペースフィルム4とからなる転写格10を用いて基体6表面の任宜の選択パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転寄写の反射を表面の選択パターン領域に検着剤9を選択的に整布し、転穿器の反射層を基体表面に向けて調ね合わせ、接着剤型を領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する。





#### 【特許請求の範囲】

【節求項1】 少なくとも渋面にレリーフポログラム、 レリーフ回折格子等の象理な凹凸パターンが形成された 樹脂層と、その凹凸面に形成された反射層と、樹脂層の 反射層と反対側の面に積層された別離性ペースフィルム とからなることを特徴とする反射型レリーフホログラム の転写祭。

【請求項2】 反射層の樹脂層と反対側の両に保護樹脂 層が依布されていることを特徴とする頭求項1配収の反 対型レリーフホログラムの転写符。

【胡求項3】 胡求項1又は2記載の反射型レリーフホ ログラムの転写箔を用いて被転写基体表面の任章の選択 パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写 する方法において、被転写基体表面若しくは転写符の反 射層又は保護機能層表面の選択的パターン領域に接着剤 を選択的に塗布し、転写箱の反射層又は保護樹窟層を被 転写基体表面に向けて無ね合わせ、技容後にペースフィ ルムを剥削することにより、投着効性布領域においての **入選択的に反射型レリーフ水ログラムを転写することを** 特徴とする反射型レリーフホログラムの選択的転写方 20

【蔚求項4】 商求項1又は2記載の反射型レリーフホ ログラムの転写器を用いて被転写基体表面の任意の選択 パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写 する方法において、被転写基体表面若しくは転写箔の反 射形又は保護制度形表面の一方の面全面に接着剤を除布 し、他方の面の選択パターン領域にインキを選択的に登 布し、転写箔の反射層又は保護樹脂層を被転写基件表面 に向けて重ね合わせ、接着後にペースフィルムを利敵す ることにより、イン牛体布領域においてのみ選択的に反 30 射型レリーフホログラムを転写することを特徴とする反 射型レリーフホログラムの選択的転写方法。

【時収項6】 関収項1又は2記載の反射型レリーフホ ログラムの転写格を用いて被転写基体表面の任意の選択 パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写 する方法において、被転写基体表面着しくは転写箱の反 財局又は保護機能層表面の一方の面全面に接着剤を強布 し、その上の選択パターン領域又は他方の面の選択パタ 一ン領域にイン中を選択的に連布し、転写符の反射層又 は保護樹脂母を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、接 40 着後にペースフィルムを別離することにより、インキの 込むされていない領域においてのみ選択的に反射型レリ ーフホログラムを転写することを特徴とする反射型レリ ーフポログラムの選択的転写方法。

【动求项6】 前配接着对外、秘畴接着对、感熟接着 剤、成圧接着剤、又は、トナーであることを特徴とする 請求項3から5の何れか1項配戦の反射型レリーフホロ グラムの選択的転写方法。

【請求項7】 被転写基体表面着しくは転写節の反射層

樹脂とぬれ性のあるインキを選択的に強布し、インキバ ターンが乾く前に點可望性接着樹脂からなるパウダーを 振りかけ、インキバターンに接着していないパウダーを 扱りほとして所望パターン部分にのみ熱可切性接着樹脂 パウダーを分布させ、インキが乾いてから転び箔の反射 層又は保護樹脂層を被転写基件表面に向けて重ね合わせ ることを特徴とする前求項3記載の反射型レリーフホロ グラムの選択的転写方法。

2

【請求項8】 請求項1又は2記載の反射型レリーフホ ログラムの転写稿を用いて被転写基体表面の任意の選択 パターン上に反射型レリーフボログラムを選択的に転奪 する方法において、被航写基体表面若しくは転写稿の反 射層又は保護機能層表面の選択的パターン領域に再設制 を選択的に強布乾燥し、再湿糊用の溶剤又は溶剤を含む インキを再返期货布面又は他方の面に強った後、転写格 の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表別に向けて強ね 合わせ、再選縮が固化した後にペースフィルムを利用す ることにより、再温期強布領域においてのみ選択的に反 射型レリーフホログラムを転写することを特徴とする反 射型レリーフポログラムの選択的転写方法。

【開求項9】 開求項1又は2配載の反射型レリーフホ ログラムの転写器を用いて被転写芸体表面の任意の選択 パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写 する方法において、被転写基体表面着しくは転写名の反 射層又は保護樹庭層表面の一方の面全面に再温期を生布 英操し、その上の選択パクーン領域又は他方の面の選択 パターン領域に再周期用の溶剤又は溶剤を含むインキを 選択的に独布し、常剤又はインキが乾く前に転写常の反 射用又は保限樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わ せ、打量糊が聞化した後にペースフィルムを剥除するこ とにより、 冷剤強布領域においてのみ選択的に反射型レ リーフホログラムを転写することを特徴とする反射型レ リーフホログラムの選択的転写方法。

### 「死明の詳細な説明」

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、特定の転写タイプに構 成された反射型レリーフホログラムの転写箔及びそれを 用いた反射型レリーフポログラムの選択的転写方法に関 し、特に、大きな面積に弦細なホログラムパターンを容 易に転写できる転写宿と転写方法に関する。

#### (0002)

【従来の技術】ホログラムは、一般に光の干渉パクーン を記録したものであり、二次元国像、三次元国像の記 録、表示をはじめ、高密度の情報記録媒体として多方面 に用いられている。この中、レリーフホログラムは、フ ォトレジスト等にホログラムの干渉綱を凹凸パターンと して記録した後、この凹凸パターンをメッキ等により型 取りし、この企型を透明な熱可塑性樹脂等又はこのよう な樹脂表面に金属等からなる反射層を形成したものに型 又は保護説取局表国の選択バターン領域に楚可塑性技術 50 押しすることにより、火量に複製される。レリーフポロ

グラムの中、レリーフ両に金属層、高属折率層等の反射 層を設け、この反射層から反射回折された光によって像 を再生するものは、反射層によって入射光をほぼ完全に 反射する場合と、入射光の一郎を反射し、透過した作录 にホログラム再生像が並なる場合とがある。本額におい ては、これら関系を含めて反射型レリーフホログラムと 呼ぶことにする。また、四凸パターンが単に位相回折格 子模様を適当に並べたパターンの場合もあるが、これも 上配反射型レリーフホログラムに含めて考える。

【0003】反射型レリーフホログラムは、典型的には 10 図4に示したような断両構造をしており、熱可塑性樹脂 等からなるホログラム層 1 とその表面の凹凸干渉構面 (レリーフ両)上に形成された反射層2からなり、反射 **暦2はアルミニウム、スズ等の森若金属膜からなる場合** と硫化亜鉛等の高加折率透明体膜からなる場合がある。 **蒸着金属膜からなる場合は、金属により入射光をほぼ完** 全に反射する反射型レリーフポログラムとなるが、高加 折字透明外膜からなる場合は、ホログラム四1と反射周 2の間の屈折本法に基づくフレネル反射によるため、入 射光の一部を反射し透過した背景にポログラム再生像が 20 重なるタイプの反射型レリーフホログラムとなる。この ような反射型レリーフホログラムの製造方法としては、 フォトレジスト等にポログラム情報を凹凸のパターンと して記録した後、この凹凸パターンをメッキ等により型 取りし、この全型をホログラム層1を形成する疎明な樹 脂層に塑押しをして複製し、その複製された凹凸模様上 に反射層2を蒸気等により形成することにより製造する 方法と、予めホログラム層1を形成する透明な樹脂層上 に反射層2を形成しておき、その反射層2上に上配のよ うな凹凸パターンを摂取りした金塔を加熱加圧して複製 30 して製造する方法(例えば、特別昭58-65466分 公報参照) とがある。

【0004】ところで、このような反射型レリーフホログラムを転字的に構成することができる。図5にその断面を示す。図4の反射型レリーフホログラムを転写可能にするためには、ホログラム層1の反射層2と反対の面にワックス等からなる到域層3を介してPET (ポレエチレンテレフタレート) 零からなるペースフィルム4を設け、また、反射層2上に塩化ビニル系樹脂等からなる感熱接着層6を設ける。このような構成の転等情の所図の輪郭気域部分内のホログラム層1及び反射層2を、例えばホットスタンプ破壁を用いて例えば虫化ビニル転号なれる基体上に転写するには、図6に示すように、転写られる基体上に転写するには、図6に示すように、転写られる基体上に転写するには、図6に示すように、転写される基体6とホットスタンプ熱型7の両に感熱技者用5が基体6に向き、ペースフィルム4がホットスタンプ熱型7に対向するように転写宿をセットレて、ホットスタンプ熱型7を加熱加圧すればよい。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来は図6 に示すようにしてホットスタンプ弦似で反射型レリーフ 50 ホログラムを基体6上に転写していたが、転写されたホログラムのパターンはホットスタンプの熱型により決定され、パターンの変更の際は新しい熱型を用途しなければならなかった。また、広い面積を転写する時は、熱型の温度分布や圧力分布が不安定になり、しかも勢置が巨大化してしまうという問題があった。

【0006】そこで、上記の問題を解決するために、感動記録へッドを用いた反射型レリーフホログラムの転写が提案された(特別平1-283583号公報参照)。

【0007】しかし、ホットスタンプ装置による転写方法も感熱配録ヘッドによる転写方法も、ベースフィルムのホログラム層と反対側の面から転写ホログラムパターン部分のみを加熱するため、ベースフィルムにおける熱分放現象あるいは圧力分散現象が生じ、所望のパターンの厳密な再現が段減であり、忽慮なパターンの転写に過さなかった。

【0008】本兄明はこのような状況に選みてなされたものであり、その目的は、大きな面積に組かい模様の転写ホログラムパターンを手段で容易に形成することができるように構成された反射型レリーフホログラムの選択的転写方法を提供することである。

[0009]

【親庭を解決するための手段】上記目的を達成する本見 明の反射型レリーフホログラムの転写能は、少なくとも 次面にレリーフホログラム、レリーフ回折格子等の強調 な凹凸パターンが形成された樹脂層と、その凹凸面に形成された反射層と、横阳層の反射層と反対側の面に視想 された列層性ペースフィルムとからなることを特徴とす るものである。

【0010】この場合、反射層の微脂層と反対側の面に 保護樹脂層を整布して構成してもよい。

【0011】また、上記の反射型レリーフホログラムの 転写箔を用いて欲転写基体表面の任意の選択パターン上 に反射型レリーフホログラムを選択的に転写する方法に は、被転等基体表面溶しくは転写箔の反射層又は保護樹 脂層設面の選択的パターン領域に接着剤を選択的に執布 し、転写術の反射層又は保護樹齢層を被転写著体表面に 向けて重ね合わせ、技術後にベースフィルムを別離する ことにより、接着剤壁布領域においてのみ選択的に反射 型レリーフホログラムを転写する方法、被転写基体去面 若しくは転写街の反射層又は保護樹脂層表面の一方の面 全面に接着剤を堕布し、他力の面の選択パターン領域に イン中を選択的に塗布し、転写符の反射層又は保護樹起 眉を被転写基体表面に向けて重わ合わせ、接着後にペー スフィルムを剥削することにより、インキ魚布筒域にお いてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する 方法、被転写基体表面若しくは転写指の反射層又は保護 樹脂窟表面の一方の面全面に接着剤を強布し、その上の 選択パターン領域又は他方の頭の選択パターン領域にイ

。るさずならこさた点をご品谷か **科中さくーをハムミヤロ本を足の森野の根野内が南井さ** 大、テのるいプリやるでを記すムさとロホケーリリ歴録

この伊氏本プリコ開始さる図ひ及1図 、コ次 【晩説史】 [] [ 0 0 1

に保護機能 8 を取けてもよい。 玉な田枝及、コさよす示コな四、方的目をを期料多な国 たの場合、反射限2社類出している。この類出した反射 よろいておらさななケムハトマスーグるなさんや (イー **イをてくそくくモエイボ) エコュアしたみを出来体され** さ☆本太々でマコ国の助状対3 5 資格式の £ 四ムぞとち 木、コるち、ひは丁れちぬ精攻ムそとロホてーリン医様 **永らなった関係なるなられた本が明本本社は高の本税重か** 海北又加西金は茶のむ木木、ムウニミットガバちの砂ゴ 1、(回てーいつ) 西路地子凸凹の面衣の子ろに関ふぐや 日本されられず明世で五世で記 、さけれず、ふす事的 ると、低熱核容解らが祀けられていない点においてのみ では、図1の転送的10は、図5の記念の匝母語と比較す よる反射型レリーフボログラムの低水高について説明す

付込な妊娠なさ大の0 【寄草図、めなるなむ行コ品容 当面付加が降中の9所容殊、大字、5な〉な打ところで 竹払コちち大の千萬無疑のドでク風な標準コでよの来跡 へるけさるは、アとかかし、みけちでかなんそんロホワ ムれトマスーからゆ丁しが野体9枚奈枝 、サち芹忠丁む 1 文は四2の転引第10の反対記2個をこの印刷回に置 別りを選布する。そして、探索剤りが硬化する制に、図 於劫得政の区所容式コ代路く一を八の足市丁含在平却又 出た傾向の食力が傾印で到、傾印ベーリでス、健中効氏 マムを転写するには、図3 (a) に示すように、まず、 でロホケーじく単花式ランペーでいの空流コエ 3 本名の意 日の157 さて、このような低す筒10を用いて、仕

不証多く一を八ムぞとロホが財焼い財面おき大、/ かれ **よこさすが払いちを大ので素熱質の3でク格因感過ご説** 同、タフトエコムコを予測阵多トムルトでスープされて しかあならばなが、し然成のよう返手をはからよのくロ トマら小はトムペトセスーグプロ東コ第同コエの子生 0 「応字論、「か並ぶ上も朴志ブノコが同う玩士、44氏を 【0016】また、上記の陸労剤9として配从投資剤9 、いな水吸剤 きごが始な鉛で平深、 あれれき大

タンにはないプリ告録コペーをハセイト、もはの選ューを クバるれら小説格な駐型型で続い師>みなくーやバケく トの子、J 本盤でき客平均又出た四印の食みコペーをハ 込ん子、アかはいのるで市連今所等系統建二的発展です 杏手は又おた傾印の立みコぐよの写上、おコるサち亦代 **⇒院は勃然型コペーをハの型流、するころ【7 【 0 0 】** \*657 K3.56 で

引が際で然々のJ代码ペーセN型削了して表で表金ーグ 02 及JURMBのOTUはJpp南市豊子院で対すし本金J的 元哲学学院を基づ診路ベーをNR版の而去最低的数為は 大団体及の背を討ちくくは転ぎ格を可述 、した時を休 **メムバトでスープ部両体さげらぬ形り面の関数えらぬ存** 及の配合的に形成された反射的と、性質的ので、と関係 被式けち気後なくーをハ凸凹な無熱の少千谷沢回てーじ ひださむを、 ゆなくとも表面にレリーフォログラム。 レ ムミだロホセーリン歴作気 よげていおご伊天木【爪引】 [0 0 1 3]

> 、虫衣るでをみきムでやロ本てーいく歴徒気コ的兇数や イルムを利息することにより、放射性治療はおいての マスーンコダメノが固な関係内、サイ合む位づ付向コ面 去小花草可被多圆圆地数级封文副的氢色的草油口治之效 なキベト幻火体器 、J 本登3の内閣をキベトび合き除第 コメデスの主体を与りがあくーやごを知られると思いて 面内的語字演奏、70.2、過去さ下字論多ムを代ロホケー いつ 乳込製物を布象をないていないを発表的に反射型とい コムコを下頭降をムルトマスートコ級カリが固体開発再 ,廿七台公堂丁行内习面宏朴基本动迹多問組織與科文 留保风の寄さ跡、多式と遊り面の衣砂却又画命遊園時再 タキントな合き院第11文院第の用解略再、J級対市設計 CAR 他の対象を表現を行うを与くしている。 力大臣には、結束な基本表面でしくは転び役の反射を入り る下字动口的定面ネムでやロホケーレン型提及コ土く一 それ成長の食法の面去本基を記述する日本的なはの人の 【0012】 さらにまた、上記の反射型レリーフホログ

冬風に世路物を革命を振し、その上の選択パターン何本 面の大一の防炎改竄勝意為均又包括気の設容婦が入し書 \*\$24777**\$** なったよるせた合む立て行向コ西佐外基を対策を開放機

現料はX配収込の部を減さなていまれまくと、少さか役

ターやクバ肌時帯発発力圧に点べのコ代環ベーやバ圧流ブ

しょれのみきーやぐハいホリアし 茶地コイーをハキベト く前に独立型性性状態的からなるパウダーを取りかけ、

みなくーをハキぐト、J 赤型当的発展タキぐ下さるの数

**パムム協議を結型改革熱い対策マーを八殊数の西炎国職** 

で、権権与法権を回ざしくは転移的反射機とは保護性

いなコおたる下で加多ムモゼロホケーじく座校及习的

沢西さのアいさコ沙南市金枚竹笠丸 ,0 よコムニるで頭降

**ラムルトベスープコ券等法、かけ合む室プ付向り面去券** 

的に既布し、転季部の反射層又は及隔離固度を転停等為

死五子依容恭コか政ベーを八色対数の固表層路散熱祭討

文部株式の部や部分くり書面表外表や課題の話上 、ゴら

ち。さるアー七イ、却又、床姿珑田超、麻弦磁熱組、床

轮鼓钩珠, 垃底休憩路的, 飞飞攻, 去衣飞卡平动多人

そとロホペーリン陸特別コ的発数そのアいより挙済いか

ハンパムを砂路することにより、インキの外右を打ていて

スートコ発音器、かけ合む国ブや向コ西弥补基字頭落多

国境財政羽は又は伊国の寄存詞 いしお公司的内室をすく

<del>--245--</del>

岩樹窟パウダー9を分布させ、インクが乾いてから上記 と同様に収写街10をその上に同様に重ねてベースフィ ルム4個かちアイロンのような加熱手段により加熱し、 熱可類性推剤樹脂部分9が硬化してからベースフィルム 4を判定するようにしてもよい。

[0018] さらに、関1又は関2の転写指10の反射 府2個全面に必熟技者剤を改布し、一方、基体6には必 熱技石剤と相称性のあるインキを用いて任意の印刷方法 文は小香さで所名パターンを抜き、多熱技な別を全面に **強布した転写格10をその上に昇様に取ねてベースフィ** ルム4何からアイロンのような加熱手段により加熱し、 技密剤9が硬化してからペースフィルム4を到離するこ とによっても、何様に大きな阿役に殻細なホログラムバ ターンを転写することができる。また、基体 6 自身が底 熱接着剤と相溶性をもつ場合には、転写籍10に厳熱接 **着剤と離型性のあるインキによりネガのバターンを形成** し、基体6上に転写路10を重ね合わせ、ベースフィル ム4 何から加熱手段により熱を加えて磁熱接着剤が結出 している部分(ポジパターン)のみに反射型レリーフホ ログラムを転写するようにすることもできる。

【0019】また、トナー保を普通用紙に転写するタイ プの電子写真複写機においては、通常感激定着型のトナ 一が用いられている。これは、顔料粒子を眩熱樹脂中に 分散させたり、放料粒子を認熟歯配で被って形成したも のであるため、普通用紙に転写定者されたトナー像部分 は感熱接着性がある。したがって、感熱定効型トナーの 転写定義によって形成されたパターン上に転写指10を 重ねてペースフィルム4例からアイロンのような加熱手 段により加熱すると、パターン領域に反射形2又は保護 拗船層8が接着するので、感熱樹脂が聞まってからベー 30 スフィルム4を利敵すると、トナーパターン部分にのみ 選択的に反射型レリーフポログラムが転写されることに なる。この場合は、単にホログラムを転写したいパター ン領域を基く塗りつぶした原稿のコピーを食子写真複写 概により作成し、その上に転写祭10を重ねて転写すれ ばよく、極めて処単に反射レリーフホログラムを超かい バターンの選択領域に転写することができる。

【0020】以上、無路刺型胚時接管剤、感熱接管剤の **塗布パターン。熱可無性接着樹脂パウダーの塗布パター** ン、認熟技会剤と相溶性のあるインキの技布パターン、 及び、 感熱定効型トナーの転写定効像を被転写体上に形 成する場合について説明してきたが、これらを転写的1 0の反射層2又は保護樹脂層8装面に選択的に形成して も、上記と同様に選択的に反射レリーフホログラムを転 写することができる。

【0021】さらに、技労剤として、函熱技営剤の代わ りに、「悠圧技権剤、再産物を用いることもできる。「悠圧 技容剤を用いる場合は、図3 (b) において、加熱する 代わりに、その気布パターン上に転写的10を収ね合わ

て郑圧接着剤が免布されている部分のみに反射型レリー フホログラムを転写するようにする。また、成熟技智剤 の場合と同様に、転写領10の反射局2個全面に成圧接 着剤を堕布し、この面を戯圧接着剤と相溶性のあるイン 牛で印刷した基体6の印刷而上に立ね合わせて加圧し、 袋着後ペースフィルム4を剥離することによっても、同 禄に転写できる。さらに、基体6上に庶圧接着剤を均一 に塗布し、その上に所知のパターンを印刷してインキに よりマスクをし、その上に転写格10を重ね合わせ、ペ ースフィルム4例から加圧手及により圧力を加えて感圧 接着剤が鮮出している部分のみに反射型レリーフホログ ラムを転写するようにすることもでき、また、基体6自 身が返圧接殺剤と相溶性をもつ場合には、 収写賞 1.0 に **茲圧接着剤と離型性のあるインキによりネガのパターン** を形成し、基体6上に転写箔10を異ね合わせ、ペース フィルム4例から加圧手段により圧力を加えて低圧接着 剤が露出している部分(ポジパターン)のみに反射型レ リーフポログラムを転写するようにすることもできる。

8

【0022】また、阿温期を用いる場合は、その強布バ ターン上に水等の溶液を全面に強り、その上に転写符1 0を異ねて、糊が乾いてからペースフィルム4を利度す ればよい。また、再温椒を転写箔10倒全面に生布して おき、基体6上に所図のパターンを水溶液又は水溶性イ ンキで印刷し、印刷部分が佐畑する前に転写着10の再 遺物を塗布した面を重ね合わせ、糊が乾いてからベース フィルム4を剥削するようにしてもよい。

【0023】なお、感圧接着剤、再忍糊の場合も、無路 利型証時接着剤、燃料接着剤の場合と同様、上記の例に おいて転写符10と基体6の関係を逆にすることができ

【0024】次に、上記転写節10の各層の材料及び工 ンポス方法について説明する。このペースフィルム4 は、2輪延伸されたポリエチレンテレフタレートフィル ムが寸柱安定性、耐熱性、強韧性等から最も好ましい が、これ以外に、ボリ塩化ビニルフィルム、ボリプロビ レンフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリカーポネー トフィルム、セロファン、「ピニロン」(筋包) フィル ム、アセテートフィルム、ナイロンフィルム、ポリビニ ルアルコールフィルム、ポリアミドフィルム、ポリアミ ドイミドフィルム等の企成フィルム、及び、コンデンサ ーペーパー等の紙が使用可能であり、その序みは6~1 2μm程度が好ましい。

【0025】利威層3は、利滋性、格切れ性を向上させ る目的で設けられ、ペースフィルム4の種類に応じて既 知の各種の材料が利用できる。 例えば、 ポリメタクリル 設工ステル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、セルロース樹 類、ポリスチレン樹間、塩化ゴム、カゼイン、各種界面 活性剤、金属酸化物等の中、1級もしくは2種類以上を せ、ペースフィルム4個から加圧手段により圧力を加え 50 配合した物が用いられ、ペースフィルム4との収み合わ

せによってその剝離力が1~5g/インチ(90度剥 度)になるようにすることが可能である。

【0026】ごれらの剥離層は、インキ化強布等の公知の方法により、ベースフィルム4上に辞典として形成され、その厚みは、剥磨力、符切れ性を考慮すると、0.1~1.0μmの範囲が歴ましい。

【0027】ホログラム月1は、倍切れ性、転写耐熱性 を考慮して各種樹園材料が選択可能である。具体的に は、不協和ポリエステル樹脂、アクリルウレダン樹脂、 エポキシ変性アクリル樹脂、エポキシ変性不飽和ポリエ 10 ステル樹脂、アクリル酸エステル樹脂、アクリルアミド 樹脂、ニトロセルローズ樹脂、ポリスチレン樹脂、アルキッド樹脂、フェノール樹脂等の中、1 復ないし2 復類 以上を主体とする物を単独。もしくは、各種イソシアネート樹脂や、ナフテン酸コパルト、ナフテン酸鉛等の金 风石鹸、ベンソイルバーオキサイド、メチルエデルケトンバーオキサイド等の過酸化物、ベンソフェノン、アセトフェノン、アントラキノン、ナフトキノン、アゾビスイソプチルニトリル、ジフェニルスルフィド等の熱あるいは衆外線硬化剤を適量添加した物を用いることができ 20 る。

【0028】また、このホログラム樹配用1は、公知の方法によりイン中化強布によって形成することが可能であるが、格切れ性(格皮真政所強度)を0.5~1.0g/インチにすることを特慮すると、0.5~2.0μmの厚さの範囲で形成することが望ましい。

【0029】反射局2用の反射性薄膜層は、金属、金属 化合物、ガラス等を蒸袋、スパッター、イオンプレーティング、電解メッキ、無電解メッキ等によりホログラム 樹期間1の表面上に設けられる。

【0030】反射性pxp用2としては、ホログラムを反射型とする場合には、光を反射する金属pxpが用いられ、また、ホログラムを透明型とする場合には、樹脂層1と組み合わさってポログラム効果を発現し、しかも、下層を延載させないポログラム効果pxpが用いられ、目的により返立選択して用いることができる。

【0031】反射型ホログラムの場合に用いられる企具 解験としては、具体的には、Cr. Ti. Fe. Co. Ni. Cu. Ag. Au. Ge. Al. Mg. Sb. P b. Pd. Cd. Bl. Sn. Se. In. Ga. Rb 等の金属及びその酸化物、変化物等を単独もしくは2種 類以上組み合せて用いて形成される解膜である。上配の 金属の中、Al. Cr. Ni. Ag. Au等が特に好ま しく、質厚は10~10,000Å、效由しくは200 ~2.000人であることが図ましい。

10

0 【0032】透明型ホログラムの場合に用いられるホログラム効果等異は、ホログラム効果を発現できる光透過性のものであればいかなる材質も使用でき、何えば、前花樹脂層1とは屈折率の異なる透明材料、序みが200人以下の反射性金属薄配形があげられる。前者の場合、屈折率は離配機能層1より大きくても小さくてもよいが、屈折率の気は0.1以上が好ましく。より好ましくは0.5以上である。本究明者らの実験によれば、1.0以上大きいことが最適である。このように屈折率の異なる透明薄膜層2を設けることにより、ホログラム効果を発現させると共に、下層を障礙させない作用が行われる。

【0033】また、後者の場合は、反射性金属原用であるが原みが200人以下であるため、光波の透過率が大きく、そのため、ホログラム効果発現作用と共に、透明非認敵作用を発揮する。また、原厚を200人以下とすることにより、従来みられた高い輝度の娯灰色による外報上の環和多も解消する。

[0034] 辞頃暦2の材質としては、例えば次の(1)~(6)の材質のものが使用できる。

30 【0035】(1) 前記例監暦1より屈折卒の大きい透明沖経动権

これには、可視領域で透明なものと、赤外又は衆外領域で透明なものとがあり、前者は第1表に、後者は第2表にそれぞれ示す。表中、nは屈折率を示す(以下、(2)~(5)においても同様とする。)。

【0036】第1次 可视领域透明体

01-DCCW-1		foodol With		
材質	n	材質	n	
Sb. S,	3. 0	510	2. 0	
Fe: O:	2. 7	I nOs	2. 0	
PbO	2. 6	Y2 O2	1. 9	
ZnSe	2. 6	TIO	1. 9	
CdS	2. 6	Th <sub>i</sub> O <sub>2</sub>	1. 9	
Bis Os	2. 4	Si. O.	1. 9	
T 1 O:	2. 3	PbF:	1.8	
PbC1:	2. 3	Çd: O:	1.8	
Cri Os	2. 3	MgO	1. 7	
C e Oz	2. 2	Als Os	1.6	
Ta, O.	2. 2	Lof,	1.6	
2 n \$	2. 2	CeF:	1.6	
ZnO	2. 1	NdF.	1.6	

```
Nd: O:
                       2. 1
                                  $10.
                                            1. 5
             Sb. O.
                       2. 0
                                   反射性金属薄膜は複素屈折率を有し、拡複素屈折率:n
第2次 赤外又は紫外領域透明体
                                   =n-iKで表される。nは屈折率、Kは吸収係数を示
材質
          п
CdSc
          3. 5
                                   す。本発明に使用される反射性金属桿膜周の材質を第5
                                   表に示し、何表に併せて上記のn及びKを示す。
CdTe
          2. 6
                                   【0039】第5数
Ge
          4. 0~4. 4
H f O
          2. 2
                                   材質
                                             n
                                                     ĸ
PhTc
                                10 Be
                                             2. 7
                                                    0. 9
SI
          3. 4
                                   Mg
                                             0. 6
                                                    6. 1
                                   Сa
Te
          4. 9
                                             0. 3
                                                    8. 1
TICI
          2. 6
                                   Cr
                                             3. 3
                                                    1. 3
ZnTc
          2. 8
                                   Mn
                                             2. 5
                                             0. 7
 (2) 前記樹脂層 1よりも田折率の大きい透明強誘電体
                                   Cu
                                                    2. 4
                                             0. 1
                                                    3. 3
を第3次に示す。
                                   Αg
[0037] 第3表
                                             0.8
                                   Αl
材質
                                   SЪ
                                            3. 0
CuCl
                 2. 0
                                   Pd
                                            1. 9
                                                    1. 3
CuBr
                 2. 2
                                20 N 1
                                            1.8
                                                    1. 8
GaAs
                 3. 3~3. 6
                                   Sr
                                            0.6
                                                    3. 2
GaP
                 3. 3~3. 5
                                   Вa
                                            0. 9
                                                    1. 7
N. (CH.).
                                   La
                 1. 6
                                            1. 8
                                                    1. 9
Bi. (GeO.);
                 2. 1
                                   Ce
                                            1. 7
                                                    1. 4
KH, PO. (KDP)
                 1. 5
                                   Αu
                                            0. 3
                                                   2. 4
                                   その他の材質として、Sn、ln、Tc、Fe、Co、
KD: PO
                 1. 5
NH. H. PO.
                 1. 5
                                   Zn. Ge. Ph. Cd. Bi. Se. Ga. Rb40
KH1 A 5 O4
                 1. 6
                                   使用が可能である。また、上記にあげた金属及びその陰
RbH: AsO.
                 1. 6
                                   化物、空化物等は単独で用いられる他に、それぞれを2
                 2. 3
KT as. 45 N bs. 25 Q2
                                80 種以上組み合わせて用いることができる。
Ke. + Lie. + NbOs
                 2. 3
                                   【0040】(5) 韓記樹脂階1と風折率の異なる樹脂
KSr: Nb: O:
                 2. 3
                                   前配掛前層1に対して屈折率が大きいものでも小さいも
Sri Bai-i Nbi Qi
                 2. 3
                                   のでもよい。これらの何を第6数に示す。
Bar NaNbOn
                 2. 3.
                                   【0041】第6数
LINDO.
                 2. 3
                                   湖加
LITaO
                 2. 2
                                  ポリテトラフルオロエチレン
                                                          1. 36
BaT10
                 2. 4
                                  ポリクロルトリフルオロエチレン
                                                          1. 43
SrTiO
                 2. 4
                                  酢酸ビニル樹脂
                                                          1.46
                 2. 2
                                  ポリエチレン
                                                          1. 52
(3) 前配樹脂暦1よりも屈折率の小さい透明連続神蹟 40 ポリプロピレン
を第1去に示す。
                                   メチルメタクリレート
【0038】第4数
                                  ナイロン
                                                          1. 53
材質
                                  ポリスチレン
             n
                                                          1.60
                                  ポリ塩化ピニリデン
LIF
            1. 4
                                                          1.62
MgF
            1. 4
                                  ピニルブチラール樹脂
                                                          1. 48
3NaF · AIF
           1. 4
                                  ピニルネルマール協府
                                                          1. 50
AIF
                                  ポリ塩化ビニル
            1. 4
                                                          1. 53
NaF
            1. 3
                                  ポリエステル労旧
                                                         1. 55
GaF:
           1. 3
                                  石戌酸ホルマリン樹肪
```

11

CdO

(4) 厚さ200人以下の反射金属薄膜

2. 1

50 上記の他、一般的な合成樹蔚が使用可能であるが、特

7.3

に、前記樹閣層 I との風折率蓋の大きい樹脂が好ましい。

【0042】(6)上記(1)~(5)の材質を適宜組み合わせてなる積層体上記(1)~(5)の材質の組み合わせは任意であり、また、層構成における各層の上下位世関係は任意に選択される。

【0043】上記した(1)~(6)の薄感層の中、(4)の薄膜層の厚みは200人以下であるが、(1)~(3)及び(5)、(6)の薄膜層の厚みは溶脱を形成する材質の透明低域であればよく、一般的には、10 10~1000人が好ましく、より好ましくは100~500人である。

【0044】上記ホログラム効果図2を樹脂図1上の形成する方法として、海路層2が上記(1)~(4)の材質である場合は、真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、イオンプレーティング法、電気メッキ法等の一般的な海路形成手段を用いることができ、また、海路層2が上記(5)の材質である場合は、一般的コーティング方法等が用いることができる。海脇層2が上記(6)の材質である場合は、上記した各手段、方20 法を適宜組み合わせて用いられる。

【0045】なお、本発明の場合、一般的にはホログラム樹脂層2の厚さは100~600人が望ましい。100人以下であると、反射効果が乏しく、600人以上であるとエンポス性が苦しく低下する。

【0046】このような転写宿10をエンポスする企型 は従来公知の方法にて作製することができるが、致圧力 に耐え、また、次面の景観な凹凸を完全に相手の基材に 押し込む必要があるため、十分な硬度と引っ張り致度が 必要であり、域解N1メッキ法によって得られたものが 30 最適である。

【0047】このようにして得られたエンポス基材(ベースフィルム4+剥離周3+ホログラム周1+反射層2)と金型を基材フィルムの反射層2と金型の凹凸面が接するように重ね合わせ、ヒートプレスすることにより、凹凸パターンを反射層2及び微量層1に転写して、転写筒10が完成する。

# [0048] 实施例1

12μmの厚さのPBTからなるペースフィルムの表面に0.5μmの厚さで対解力5g/インチのワックスからなる対解層を設け、さらにその上に1.0μmの厚さのアクリルウレタン機能からなるボログラム層を整布し、その上に300人のアルミニウムを裁挙して、複製故の多層体を得た。この反射層側に、ニッケルメッキによって作成したレリーフホログラムの会型を知熱、加圧

14 してレリーフホログラムの複製を作成して、反射型レリ ーフホログラムの転写笛を作成した。

【0049】この転写箔を通常の感熱定報型トナーを用いる電子写真複写機によるコピー上に重ね合わせ、転写稿例から家庭用アイロンで均一に加熱して、ペースフィルムを剝離したところ、コピーの細かい模様上にも反射型レリーフホログラムが強切れなく質問に転写されていた。

#### [0050]

【発明の効果】以上限明したように、本発明の反射型レリーフホログラムの転写箔及びそれを用いた反射型レリーフホログラムの破写箔及びそれを用いた反射型レリーフホログラムの板写指を、少なくとも米面にレリーフホログラム。レリーフ囲が格子等の被却な凹凸パターンが形成された樹脂層と、その凹凸面に形成された反射層と、樹脂層の反射層と反対側の面に投層された剥離性ペースフィルムとから構成し、被転写基件水面岩しくは転写箔の反射層又は保護樹脂層表面の選択パターン観域に接着刺等を選択的に使命して接着刺等を充ったいてあって、大きな面積に細かい模様の転写ホログラムパターンを手軽で容易に形成することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による反射型レリーフホログラムの転移 箔の1実施例の新面図である。

【図2】本発明による他の実施例の転写箱の断面図である。

【図3】本先明による反射型レリーフホログラムの選択 的転写方法の1 実施例について説明するための図であ る。

【関4】 典型的な反射型レリーフボログラムの断面構造を示すための図である。

【図5】図4の反射型レリーフホログラムを転写符に構成した従来例の新面構造を示すための図である。

【図 6】 図 5 の転写符をホットスタンプの熱型を用いて 転写する様子を説明するための図である。

## 【符号の段明】

- 1…ポログラム層
- 2 --- 反射層
- 40 3…刺鯨燈
  - 4…ペースフィルム
  - 6…基体
  - 8 …保護樹脂層
  - 9 … 底熱接着剤
  - 10…反射型レリーフホログラムの転写符

